## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-255319

(43) Date of publication of application: 25.09.1998

(51)Int.CI.

G11B 7/135 G03F 7/20

(21)Application number: 09-076450

(71)Applicant:

HITACHI MAXELL LTD

(22)Date of filing:

12.03.1997

(72)Inventor:

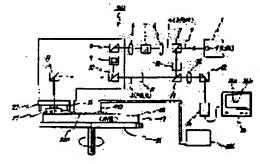
SUENAGA MASASHI SUGIYAMA TOSHINORI

# (54) MASTER DISK EXPOSURE DEVICE AND METHOD THEREFOR

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a master disk exposure device capable of exposing a minute pit and a narrow groove with high precision

and provided with a developing function.

SOLUTION: In this master disk exposure device 100, a master disk 19 coated with a photoresist film 20 is irradiated convergently with laser beams to form a desired pattern. A nozzle 210 fills water between a condensing lens 17 and the master disk 19 during the exposure. The condensing lens 17 increases in NA and functions as an immersion objective. With the nozzle arranged in piping for a water tank and a developer tank, and with a valve installed that changes a feeding liquid to water or developer, the master disk aligner can also be used as a developing device.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開書号

# 特開平10-255319

(43)公開日 平成10年(1998) 9月25日

(51) Int.CL4		集別記号	PI		
G11B	7/135		G11B	7/135	z
GO3F	7/20	505	G03F	7/20	505

#### 密査設成 未設成 設成項の数9 FD (全 9 頁)

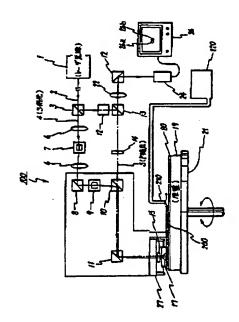
(21)出蘇書号	<b>特顧平9-76450</b>	(71)出版人	000005810
			日立マクセル株式会社
(22) 出願日	平成9年(1997)3月12日		大阪府英木市丑食1丁目1番88号
		(72)竞明省	来水 正志
			大阪府東木市丑寅一丁目 1 番88号 日立マ
		1	クセル株式会社内
		(72)発明者	多山。李尼
			大阪府東木市丑貨一丁目 1 春88号 日立マ
			クセル株式会社内
		(74)40#A	弁理士 川北 客十郎 (外1名)
		(10142)	NOT ME BILL OFFE

#### (54) 【発明の名称】 原盤館光装置及び方法

### (57)【憂約】

【課題】 強小ビット及び幅狭滞を高積度で露光することができ、しかも現像機能をも同時に備えた原盤露光装置を提供する。

【解決手段】 原盤高光装置100はフォトレジスト線 20を塗布した原盤19にレーザ光を集光して照射して 所望のパターンに感光する。ノズル210は露光中に集 光レンズ17と原盤19との間に水を充満させる。集光 レンズ17のNAが増大し、液浸レンズとして標能す る。該ノズルを水タンク及び現像液タンクに配言し、供 給液体を水または現像液に切り換えるバルブを備えることにより、原盤露光装置を現像装置としても機能させる こともできる。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項 】】 フォトレジストを塗布した記録媒体製造 用原型にレーザ光を集光して照射することによりフォト レジストを所望のパターンに感光する原盤糞光装置にお いて、

上記レーザ光を上記原盤表面に集光するための光学案子

上記光学素子と上記原盤表面との間の光路に液体を介在 させるための手段とを備えることを特徴とする原盤露光

【論求項2】 上記光学素子が液浸レンズとして機能す ることを特徴とする請求項1記載の原盤露光装置。

【論水項3】 上記液体を介在させるための手段が、原 盤上に液体を吐出するためのノズルと、鞣ノズルに液体 を供給するための液体供給装置とから構成されているこ とを特徴とする語求項1または2に記載の原盤器光藝

【論求項4】 さらに、現像液を原盤上に供給するため の手段を有することを特徴とする請求項1~3のいずれ か一項に記載の原盤電光装置。

【論求項5】 上記現像液を原盤上に供給するための手 段が、上記原盤上に上記液体または現像液を吐出するた めのノズルと、該ノズルに上記液体または現像液を供給 するための供給装置と、該ノズルへの上記液体または現 依波の供給を切り換えるための切り換え装置とから構成 されていることを特徴とする請求項4に記載の原盤露光

【論求項6】 さらに、露光及び現像された原盤を検査 するための検査装置を備えることを特徴とする論求項5 に記載の原盤四光装置。

【論求項7】 上記検査装置が、原盤露光装置の上記光 学素子を含む光ヘッドであることを特徴とする論求項6 に記載の原盤霞光装置。

【請求項8】 上記液体が水であることを特徴とする誌 求項]~7のいずれか一項記載の原盤露光装置。

【論求項9】 フォトレジストを塗布した記録媒体製造 用原盤にレーザ光を集光して照射することによりフォト レジストを所望のパターンに感光する原盤電光方法にお

上記レーサ光を葉光するための光学素子と原盤との間に 40 液体を介在させながら原盤露光を行うことを特徴とする 原整翼光方法。

【発明の詳細な説明】

100011

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスク等の記 緑媒体用基板の原盤を製造するための原盤電光装置に開 し、より詳細にはフォトレジストを塗布した原盤を露光 する際の露光解像力を向上することができる原盤露光装 意及び方法に関する。

[0002]

特騎平10-255319

【従来の技術】コンパクトディスクや光磁気ディスクの 益板は、プリフォーマット信号に対応するグループやプ リエンポスピットのパターンを原盤上に露光及び現象に より形成した役。得られた原盤を按翼してスタンパを作 製し、スタンパを装着した射出成型器でプラスチック材 料等を射出成型することによって製造される。原盤にグ ループやプリエンボスピットのパターンを形成するため に原盤異光装置が用いられている。原盤異光装置は、過 常、フォトレジストが途布されたガラス原盤を回転しな 10 がら、原盤面に照射するレーザ光をブリフォーマット体 号に応じてオンオフすることによって所定のパターンで フォトレジストを感光する。感光した原盤は、原型露光 装置から取り外された後、現像装置のターンテーブルに 装着され、回転している原盤表面に上方からアルカリ液 を供給することにより現像が行われる。現像が終わる と、原盤に形成された溝やピットの寸注が適切がどうか を光へっドを備えた検査装置により検査される。こうし てスタンパ形成用の原盤が作製されている。

【0003】上述の原盤電光装置として、例えば、テレ 20 ビジョン学会誌 Vol 37, No.6、475-490頁(1983年)に は、レーザ光波長入=457、98nm、レンズ関口数 NA=O. 93の光ヘッドを用いて、原盤上にスポット サイズ約0.5μmにレーザ光を絞り込むことができる VHD/AHD方式ビデオディスクのレーザカッティン グマシンが関示されている。このカッティングマシンを 用いると最小0、25μmのエンポスピットを形成する ことができることが報告されている。また、このカッテ ィングマシンはレーザスポットを原盤に追従させるため にHe-Neレーザを補助ビームとしたフォーカシング サーボ系を用いている。

【0004】特関平6-187668号公報は、狭トラ ックピッチ化、高密度記録しても隣接トラックからのク ロストークを軽減することができる光ディスク原型の製 造方法を開示しており、原盤電光において上記文献とほ ほ同様の構成のレーザカッティングマシンを使用してい る.

[0005]

【発明が解決しようとする課題】近年のマルチメディア 化による情報量の増大に伴い、光ディスク等の情報記録 媒体の高密度化、大容量化が要望されている。この要望 に応えるために、原盤電光装置においても光ディスク等 に記録するエンポスピットやグループのパターンをより 微小化して電光する必要がある。かかる微小パターンを 数(NA)を増大すること、レーザ光の波長を短波長化 することが考えられる。しかしながら、レンズのNA及 びレーザ波長の短波長化には限界があり、電光分解能を 大幅に向上することは容易ではない。

【0006】また、前記のように異光及び現像工程は、 50 それぞれ、原盤露光装置及び現像装置を用いて別々に行

(3)

われていたため、装置コストがかかるとともに、装置数 置スペースも必要であり、さらにスタンパを製造するま での工程を煩雑化していた。

【0007】本発明の目的は、情報ビットの強小化及び 狭トラックピッチ化に対応した狭滞化を実現することが できる原盤露光鉄屋を提供することにある。

[0008]また、本発明の別の目的は、露光機能のみならず現像機能をも備え且つ露光解像力が向上した原盤 露光装置を提供することにある。

【()()()()()本発明のさらに別の目的は、特報ビットの 10 微小化及び狭トラックピッチ化に対応した狭満化を実現 することができる原盤露光方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】本発明の第1の懸線に従えば、フォトレジストを塗布した記録媒体製造用原盤にレーザ光を集光して解射することによりフォトレジストを所望のパターンに感光する原盤露光装置において、上記レーザ光を上記原盤表面に集光するための光学素子と、上記光学素子と上記原盤表面との間の光路に液体を介在させるための手段とを備えることを特徴とする原盤露光装置が提供される。

【0010】本発明の原盤露光装置の原理を図6を用いて説明する。図6は、本発明の原盤露光装置の光へッドにより露光されている原盤19近傍の並大概念図である。原盤露光装置のレーザ光線(図示しない)から照射されたレーザ光4はリレーレンズ15を介して果光レンズ17により原盤上に塗布されたフォトレジスト間20の表面に集光される。本発明の原盤露光装置は、図6に示したように波体200を原盤表面上に供給するノズル210を備えており、露光時作中には、このノズル210から供給された液体200により原型のフォトレジス30ト購20と集光レンズ17により識別しうる2点間の最小距離に比較に下記式(1)により表される。

#### [0011]

#### 【数1】

r=λ/NA=λ/(n・s ι n α) ・・・(1) 整露光紙 式中、 λは集光レンズ17に入射するレーザ光4の液 となり、 長、 NAは集光レンズ17の閉口数、 nは集光レンズ1 フの物点側(原盤側) 複智の屈折率、 αは集光レンズ1フの物点側(原盤側) 複智の屈折率、 αは集光レンズ1カトを値である光束の最大関きの半分すなわち閉口半角をそれぞれ示す。 集光レンズ17により識別しうる2点間の最小距離 rが小さいほど、原盤露光装屋の露光解像力が高いといえる。レーザ光の波長入を一定とした場合、rを小さくするには上式(1)からNAを大きくすればよいことがわかる。NAは式(1)のようにNA= 1・s ι n αで定最されるので、NAを増大するには履行率 n と関口半角 αを大きくすればよい。 本発明では原始の表面 2 () と葉光レンズ17との間に液体 2 () (n > 1)が充満されているので、空気(n=1)が原盤表面と葉光レンズ間に介在する場合、すなわち、従来の原 50 される。

整識光接層の集光レンズよりもNAを増大することができる。換置すれば、本発明の原盤電光装置では、集光レンズ17を液浸レンズとして機能させることができる。液体200は、NAを大きくするために、屈折率の大きな液体が好ましいが、レンズ17の収差の防止する観点から原盤の表面20と集光レンズ17との間隔を微調整する場合には、集光レンズ17の屈折率に近い屈折率を有する液体、例えば、セダー抽を用いるのが好ましい。しかしながら、液体200は、原盤のフォトレジスト腺20と接触することになるので、フォトレジストを腐食させず且つ後処理が容易であるという観点から水が好過である。

【0012】本楽明の原型露光装置は、さらに、現象液を原盤上に供給するための手段を有することができる。原盤露光装置に現像液供給手段を装着することにより露光後のプロセスに使用されていた現象装置が不要となり、露光・現像プロセスを簡略化することが可能になる。

【0013】上記現像液を原盤上に供給するための手段 は、上記光学素子と原盤との間に介在させる液体または 現像液を原盤上に吐出するためのノズルと、鉄ノズルに 上記液体または現像液を供給するための供給装置と、上 起ノズルへの上記液体または現像液の供給を切り換える ための切り換え装置とから構成することができる。本発 明の原盤露光鉄置の具体例では、集光レンズと原盤との 間に液体を介在させるために原盤上に液体を吐出するた めのノズルとノズルに液体を供給するための供給鉄量を 用いているので、供給液を現像液と露光用の液体とで切り換えることができる切り換え鉄量、例えば、電磁序を 30 装着すれば、かかるノズル及び液体供給装置を現像液供 給用としても用いることができ、一層簡単な構造で現像 機能を原盤露光鉄量に組み込むことができる。

【0014】本臭明の原盤露光接層は、さらに、露光及び現像された原盤のピットや湯の幅や深さ等を検査するための検査装置を備えることができる。これにより、原盤露光接層により露光・現像・検査が一つの装置で可能となり、設備コストの削減及びスタンパ製造までのプロセスを問略化することができる。従来の検査装置は光へッドを備え、光ヘッドからの検査光を走査して現像露光されたピットや消幅を検査していたので、原盤露光接顧の葉光レンズを含む光ヘッドを検査用の光ヘッドとして使用することが可能となり、装置の簡略化及び小型化が可能となる。

[0015]本発明の第2の態様に従えば、フォトレジストを塗布した記録媒体製造用原盤にレーザ光を集光して照射することによりフォトレジストを所望のパターンに思光する原盤露光方法において、上記レーザ光を集光するための光学素子と原盤との間に液体を介在させながら原盤露光を行うことを特徴とする原盤露光方法が提供される。

【〇〇16】本発明の原盤電光方法に従えば、レーザ光 を集光するための光学素子と原盤との間に液体を介在さ せながら原盤露光を行うために、光学素子を液度レンズ として機能させて光ヘッドの電光解像力を向上させるこ とができる。また、霧光中に原盤上に付着した宦等を液 体を流動させることにより除去することができる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の固体イマージョン レンズを用いた原型電光装置の実施の形態及び実施例を 図面を参照しながら説明する。

[00]18] (第1実施例) 本発明に従う原盤露光装置 の第1実施例を図1により説明する。図1は、原盤電光 装置 1 () () の構成製略を示す。原金露光装置 1 0 0 は、 主に、露光用のレーザ光を出射するレーザ光線1、原盤 19への照射タイミング及び照射位置をそれぞれ調整す る音響光学(AO)変調器7及び音響光学(AO)偏向 器9. 露光用光ヘッド27. 原盤19を回転するターン テーブル21、原盤19上に水を吐出するノズル210 及び水/現像液供給装置220、照射されたスポットを 光路を調整するためのピームスプリッター3、ミラー1 1. ハーフミラー13、レンズ6等の種々の光学素子か ち役成されている。

【10019】レーザ光瀬1から出射されたレーザ光束2 はピームスプリッタ3により第1の光束4と第2の光束 5に分けられる。第1の光束4は、一対のレンズ6で挟 まれたAO変調器7に入射して、記録すべき信号のタイ ミングに応じたパルス光に変調される。AO変調器7で 変調されたパルス光はミラー8で反射された後、AO傭 向器9に入射して原盤19の新定の半径方向位置を照射 30 するように偏向される。次いで、偏向された光は、偏光 ミラー10及びミラー11を経て光へっド27に入射す る。光ペッド27には後述するリレーレンズ15及び集 光レンズ17が鉄若されており、それらのレンズにより レーザ光は原盤19の表面の所定位置に集光される。原 盤19上には予め入射光に対して感光性のフォトレジス ト20が塗布されている。一方、第2の光束5はEO変 調器12に入射する。AO変調器7の代わりにEO変調 暑12により照射タイミング及び露光量を変調してもよ 反射され、入/2位相板14を透過した後、偏光ミラー 10、ミラー11を経て光へっド27に到達する。

【0020】ノズル210はターンテーブル21の上方 で且つ原盤19の中心近傍に配置されており、原盤19 に向かって水200を吐出する。ターンテーブル21に より原盤19が回転されるとその途心力で水200は原 盤19の外周に広がり、原盤のフォトレジスト購20を 覆う水浪を形成する。 原盛19の外周に向かって流動し た水200は葉光レンズ17と原盤のフォトレジスト表 面20との間を充満するため、集光レンズ 1 7 は液浸レ 50 イル34 f、永久磁石35 b、ヨーク36 c。36 d は

ンズとして仮能する。

【0021】光ヘッド27から原盤19上のフォトレジ スト購20に照射された光は、前記式(1)及び液役レ ンズの原理により支気中の理論的な最小スポット径より も小さなスポットを形成してフォトレジスト放20を感 光させる。このため、従来の原盤蓋光袋屋よりも両光解 像力が向上し、一層微細なピット及び案内簿のパターン を高幅度で露光することができる。 光ヘッド27の構造 の詳細については後述する。

【0022】原盤19のフォトレジスト酸20の表面か ら反射された光は、集光レンズ17及びリレーレンズ1 5を透過して平行光となり、ミラー11、偏光ミラー1 . ()、ハーフミラー13を経てレンズ22により操作電2 4上に集光される。撮像管24のディスプレイ26に表 示されたスポット像26a.26bを観察することによ り、兵光レンズ17によって形成されるスポット形状を 確認することができる。

【0023】レーザ光線1、AO変調器7、EO変調器 12. ターンテーブル21等の動作は、図示しない判例 観測するための操係管24及びディスプレイ26並びに 20 部(図3及び図4参照)により一括して管理される。制 御部にはプリフォーマット信号が入力され、それに応じ TAO変調器7等の発光周期等が調整される。

[0024]次に、原盤露光装置100の光へッド27 の構造の詳細を図2及び図3を用いて説明する。図2 は、 矢光レンズ 17 を弾性部材 18を介して支持する光 ヘッド27を下方から見た斜視図を示し、図3は光へっ F27の拡大断面図を示す。なお、図3には、光ヘッド 27の構造を分かり易くするために、 ノズル210かち 吐出された水200の図示は省略してある。

【0025】図2に示すように光へっド27は、氣光レ ンズ17と、葉光レンズ17を保持する集光レンズホル ダ16aと、光ヘッドベース部28とを備え、集光レン ズホルダ16aはベース部28の底面に固若された4本 の支持部材29及びそれに接続された弾性部材188、 例えば板バネにより支持されている。との支持構造によ り、集光レンズホルダ16aは、原盤平面と平行な方向 (図中X, Y方向) に拘束され、集光レンズ17の光軸 方向(図中2方向)に可動である。

【0026】図3に示すように、集光レンズホルダ16 い。EO変調器12を通過した光はハーフミラー13で 40 aはその上部にピエゾ素子33を介してリレーレンズ1 5を支持するリレーレンズホルダ32を備える。ここ で、ビエゾ素テ33は集光レンズ17に対するリレーレ ンズ15の光軸方向位置を変更してリレーレンズ15の 焦点位置を微調整する。

[0027] リレーレンズホルダ32は弾性部村18b を介してベース部28の支持部材29と連結されてい る。リレーレンズホルダ32上には、ボイスコイル型ア クチュエータ 14()を構成するポピン34 eが固着され ており、アクチュエーター4(1の他の常成要素であるコ ベース部28に鉄岩されている。これにより、アクチュ エータ14()が駆動すると、集光レンズ17及びリレー レンズ15がベース部28に対して光軸方向(図面上下 方向) に移動することになる。アクテュエータ 1 4 0 の 駆動は、撮像管24のディスプレイ26によるスポット 像26a,26bの観察結果に基づいて制御部88を通 じて行われる。これにより、集光レンズ17の指面と原 盤19表面との間隔が追正な値に調整される。 集光レン ズ17の建面と原盤19表面との関隔は、集光レンズ1

整される。 [0028] 集光レンズ] 7ははの一部を切断して形成 された半球型レンズである。レンズ17の切断面、すな わち、レンズ17の出射面178は、水中に含まれる気 泡を出射面表面に停めないようにするために凸型の曲面 に加工するのが好ましい。 レンズの形状及びレンズの切 断面の位置は、特に限定されないが、最光レンズ17が 無収差レンズとなるように加工することもできる。 集光 レンズ17の封封は、特に限定されないが、C. Si C. Siz N. . ZrOz . Ta, O, . ZnS. Ti O<sub>2</sub> または高屈折率ガラス及び一般の光学ガラスや水 品等を使用することができる。

【0029】次に、図4を用いて、図】に示した水/現 像遊供給装置220の構造の詳細を説明する。 水/現像 液供給装置220は、主に、アルカリ液である現像液及 び水をそれぞれ貯蔵するタンク82、84と、それらの タンク内部を加圧する窒素ポンプ92と、タンク82. 84からノズル210に水/現像液を供給する配管8 ()、8()a, 8()) 及び制御部88等から構成されてい る。水/現像液を吐出するノズル210は配管80に接 30 続され、その途中から現像波タンク82に接続する配管 80aと水タンク84に接続する配管80カに分岐す る。配管8()a及び8()bにはそれぞれ電磁バルブ86 8及び86万が統若されており、その開閉は制御部88 により制御される。配管80の途中には流量コントロー ルパルプ90が終着され、ノズル210から吐出される 液体の流量が割削部88を通じて制御される。 現体液ダ ンク82と水タンク84にはそれぞれ窒素ポンプ92か **ら高圧容素が供給され、タンク内部が加圧されることに** よってそれらのタンク82.84から現保液及び水が配(40) 官80a, 80bに後出される。 空気ポンプ92もまた 制剤部88により制御されている。なお、制御部88 は、図1に示した原金露光装置の露光動作を一括して管 理している制御部と共通している。

【0030】図4に示したような現像液/水供給装置2 20の動作を以下に説明する。原盤露光装置において露 光が行われる際、制御部88は水タンク84側の電遊バ ルブ86 b を開放して水タンク84内の水を配管8()に 供給する。制御部88はまた流量コントロールバルブ9 ()を制御して、配管8()中を流れる水の流量を調節し、

連毘の水をノズル210から吐出させる。 これにより、 盆光中は、集光レンズ1?と原盤表面のフォトレジスト 20との間段が水で充満され、集光レンズ17が液浸レ ンズとして機能する。また、高光前または高光中にフォ トレジスト誌20上に付着した趣等がノズルからの水に より流し出されるために、唇等の付着物による質光精度 の低下を防止することもできる。なお、ノズル210か ら吐出される水量は、集光レンズ17と原盤表面のフォ トレジスト20との間段が常に水で充満される量が必要 7の集点距離に応じて、一般に、 $数 \mu$  m  $\sim$  数十 $\mu$  m に調 10 であるが、原盤上での水の運動により気光レンズ 1 7 と原盛表面のフォトレジスト20との間の維持された関陽 を変動させないようにするのが望ましい。原盤上での水 の流れを安定させるためにノズル210の吐出方向を水 平方向にしてもよい。また、集光レンズホルダ16aに よる水の抵抗を減らすために集光レンズホルダ168の 底面の端部が曲面を形成するようにしてもよい。

[0031] 原盤20の露光が終了すると、糾跏部88 は電磁パルプ86Dを閉鎖するとともに、現像液タンク 82側の電磁バルブ86gを開放することによってノズ 20. ル2 1 ()から吐出される液を水から現像液に切り換え る。 流量コントロールバルブ9()は制御部88の制御下 で現像液の淀量を調整し、適切な流速の現像液をノズル 210から吐出させる。 こうして、怒光した原盤20の 現像動作が行われる。

[0032] 図4に示した装置220では、現像液と水 とを電磁パルブ86a.bを切り換えることによって同 -ノズル210により供給することができため、 既光終 了後、巫光した原盤を移動することなくその場合で現象 することができる。

【0033】さらに、図1に示した光ヘッド27、緑像 雪24及びディスプレイ26は、藁光・現像が終了した 後に原盤上に形成されたビット及び港の幅や深さ等を検 査するための検査装置として用いることも可能である。 このように原盤露光装置を箱成することにより、従来の 原盤露光装置を、電光・現像・検査が可能な一体型装置 とすることができる。

[0034] [第2実施例] 本発明に従う原盤露光装置 の第2実施例を図5を用いて説明する。図5は、図3に 示した原盤電光装置の光ヘッド27の変形例を示す断面 図である。図5に示した光ヘッド部は、集光レンズ17 を支持する集光レンズホルダ160の構造が図3に示し た栄光レンズホルダ16aと異なる以外は、実施例1の 原型電光装置100の光ヘッド部と同様の構造を有す る。それゆえ、実施例】の原盤電光装置】()()と共通す る部対及び構造については同一の符号を付してその説明 を省略する。また、図5には、集光レンズホルダ16 b の常造を分かり易くするために、ノズル21()から吐出 された水の図示を省略してある。

【0035】年光レンズホルダ16bは、その中央に集 50 光レンズ17を支持し、ホルダ底部は外側に向かうに従

10

って原盤19との間隔が広くなるような鉱面を形成している。集光レンズホルダ16hの内部には、外部から集光レンズ17に通じる空洞(光路)16f、16gが集光レンズ17の光軸を挟んで対称に形成されおり、一方の光路16fの間口部(光入射口)にはカファイバ40が装着され、他方の光路16gの間口部(光出射口)には、スリット41g及び検出部41bを値えたレンズ位置検出器41が装着されている。レンズ位置検出器41の検出部41bは前述のボイスコイルモータ140を輔御する制御部88に接続されている。すなわち、実施例10原金電光装置では、ボイスコイルモータ140の輔御はディスプレイ26による観察結果に基づいて行っていたが、この実知例ではレンズ位置検出器41からの検出信号に基づいて行う。

【0036】光ファイバ40から射出された光は空洞 (光路) 16 fを通って集光レンズ17に入射した後、 原盤 1.9 により反射されて再び集光レンズ 1.7 及び空間 (光路) 16gを通ってレンズ位置検出器41に入射す る。レンズ位置検出器41は、検出部418と41bに 分割されており、集光レンズ17の端面17cと原盤表 20 面20との間隔が予め定めた遠正値のとき、原盤からの 反射光の中心がレンズ位置検出器41の検出部41aと 4.1 bの中間に配置するように設計されている。 すなわ ち、このとき検出部41aと41hの前記反射光の光量 が等しくなる。それゆえ、 苺光中、すなわち、ノズル2 10から水が吐出されて原磐表面のフォトレジスト20 上を水が流動しているときに、集光レンズ17の塩面1 7cと原盤のフォトレジスト20との間隔が過正な間隔 になければ、終出部41aと41りから出てくる反射光 検出出力のバランスがくずれ、制御部ではこれに庇否し 30 てポイスコイル型アクチュエータ 140を駆動し案光レ ンズ17と原盤19との間隔が適正な値に修正されるよ うにする。また、水などの液体を集光レンズ17とフォ トレジスト表面20との間に充満させた場合、フォトレ ジストと前記液体との屈折率が近似していれば、光ファ イバー4()から出た光がフォトレジスト表面2()で反射 される弦度が小さくなり位置光検出部で検出される光量 が減り、サーボが不安定になることがある。このような 場合には、フォトレジストと原盤の間にアルミ等の反射 膜を形成して反射光量を増すこともできる。

[0037] 図5に示した原盤露光装置は、レンズ位屋 検出器41を構えるので集光レンズ17と原盤との間隔 が常に遮正な値になるように制御部88を通じて自動的 に調整される。従って、露光中に原盤表面に供給された 水の速量の変勢等により集光レンズホルダ16bの上下 方向の揺れが生じた場合でも、揺れを諦めて集光レンズ 17と原盤との間隔を適正な値に収束することができ

[0038]以上、本発明を実施例により説明してきた たは現像液を供給するための供給装置と上記ノズルへの が、本発明は特許請求の毎回に記載した範囲で実施例の 50 該液体または現像液の供給を切り換えるための切り換え

後々の変形及び改良を含むことができる。上記例では、原盤中央近停に水/現象液が吐出されるようにノズルを配置したが、ノズルの位置は原盤の回転によって原盤と 集光レンズとの間壁に水を充満させることができる限り 任意の位置に配置することができる。例えば、原盤の半 径方向において呆光レンズと同一位置であり且つ原盤の 回転方向前方にノズルを配置することができる。またノ ズルからの液体の吐出方向はノズルの向きを変更することによって任意の方向に調整することができる。

【0039】上記束施例ではノズルを用いて水を原盤上に吐出させる環底としたが、原盤外周に沿って整面を設けることによって原盤を底部とする容器を形成し、容器内に一定量の水を蓄えることによって原盤と集光レンズとの間隙に水を充満させることもできる。このようにすれば、ノズルから吐出する水の量を低減し、あるいは、電光前にのみノズルから水を容器内に充満させ、水の流動による集光レンズホルダの揺れを抑制することができる。また、ノズル自体を省略して、上記のような容器構造だけを採用してもよい。すなわち、原盤と集光レンズとの間隙に水を介在させることができる方法であれば、任意の方法を用いることができる。

【0040】また、上記原盤電光装置は、光ヘッド都を 現像処理時に原盤から退避させることができるような退 連棒構あるいは光ヘッド部に現像液が付着することを防 止するための光ヘッドカバーを設けることができる。か かる退避機構または光ヘッドカバーを設けることによっ て光ヘッド部をアルカリ液である現像液から保証し、レ ンズ及びレンズホルダの腎食を防止することができる。 【0041】本発明の原盤露光装量は、コンパクトディ スク、CD-ROM、デジタルビデオディスク等の再生 専用の光記録媒体、CD-Rのような追記型記録媒体、 光起気ディスクのような書換え型光記録媒体のみならず ハードディスク等に使用されるエンボスピットタイプの 通気記録媒体を製造するために使用することができる。 【0042】

【発明の効果】本発明の原盤高光装置は、集光レンズと 原盤との間に液体を介在させることによって集光レンズ は液度レンズとして複雑することができるため、電光解 像力を一層向上することができ、それによって極めて微 40 小なピット、例えば、(). 2 μ m以下のピットが形成さ れる高密度記録媒体用の原盤を製造することも可能にな る。

[0043]また、本発明の原盤電光袋屋は、現像液供 給手段を有するため電光後のプロセスに従来使用されて いた現像装屋が不要となり、電光・現像プロセスを簡略 化することが可能になる。特に、現像液供給手段を、上 記光学素子と原盤との間に介在させる液体または現像液 を原盤上に吐出するためのノズルと数ノズルに数液体ま たは現像液を供給するための供給装置と上起ノズルへの 致液体または現像液の供給を切り換えるための切り換え (7)

装置とから構成することにより、ノズルから現像液と露光用の液体とを切り換えて吐出することができるため、一層簡単な構造で現像機能を原盤電光禁煙に組み込むことができる。

11

【0044】本発明の原盤電光装量は、さらに、露光及び現像された原盤のピットや海の幅や深さ等を検査するための検査装置を備えることにより、原盤電光装置により電光・現像・検査が一つの装置で可能となり、設備コストの削減及びスタンパ製造までのプロセスの価略化を実現することができる。

【0045】本奥明の原整電光方法に従えば、レーザ光を最光するための光学素子と原盤との間に液体を介在させながら原盤電光を行うために、光学素子を液理レンズとして機能させることができるとともに電光中に原盤上に付着した塵等を流動除去することができる。このため光へっ下の電光解像力及び電光精度を向上させることが可能になる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に従う原盤電光装置の全体構成を談明する概念図である。

【図2】図1に示した本発明に従う原営電光装置の光へ ットの第1実施例を下方から見た斜視図である。

【図3】図1に示した本発明に従う原盤電光装置の光へっドの第1実施例を示す断面図である。

【図4】本発明の第1実施例及び第2実施例に従う原盤\*

\* 盆光装置のノズル及び水/現象液供給装置の構造を設明 する概念図である。

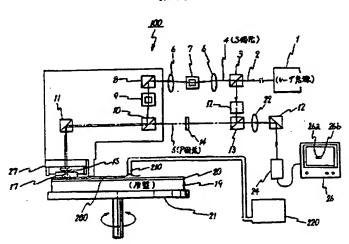
【図5】本発明の第2の実施例に従う原盤電光兵官の光 ヘッドの断面図である。

【図6】本発明の原盤露光装置の集光レンズが遊浪レンズとして機能することを説明する図である。

#### 【符号の説明】

- 3 ビームスプリッタ
- 7 AO変調器
- 9 AO偏向器
- 16a, b 集光レンズホルダ
- 17 集光レンズ
- 18 弹性部材
- 20 フォトレジスト
- 27 光ヘッド
- 28 光ヘッドベース部
- 29 支持部村
- 82 現像液タンク
- 84 水タンク
- 20 92 空気ポンプ
  - 100 原盤爾光裝置
  - 130 ボイスコイル型アクチュエータ
  - 200 水
  - 210 水/現像液吐出ノズル

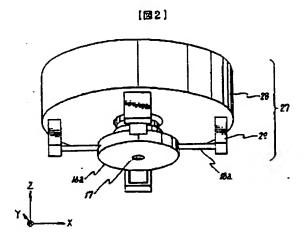
[2]1]

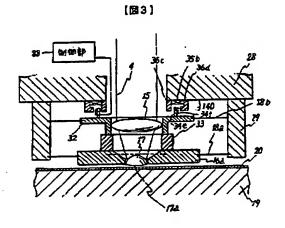


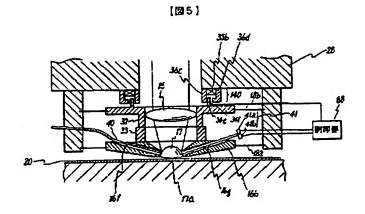
11-Mar-03 15:1

(8)

特間平10-255319







# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.